

第66回高分子学会年次大会  
産学コミュニケーションセッション  
出展のご案内

産学コミュニケーションセッションがまた新しくなります。

＜高分子キャリアカフェ2017 新設＞

公益社団法人 高分子学会

# ◎第66回高分子学会年次大会

会期：2017年5月29日(月)～29日(水)

会場：幕張メッセ

参加者数：2,800名

<http://main.spsj.or.jp/nenkai.html>



## ◎産学コミュニケーションセッション <併設展示会>

出展募集内容

1. 高分子キャリアカフェ2017  
－会社のR&Dって何だろう？－（新企画）
2. 機器・製品展示ブース
3. 高分子キャリアカフェ+ 機器・製品併設展示ブース
4. 図書・書籍展示
5. 企業・研究所・プロジェクト紹介セミナー
6. Webサイトによる宣伝・メッセージの配信（オプション）



# 1. 高分子キャリアカフェ2017

## 会社のR&Dって何だろう？ ①

### 1.高分子キャリアカフェ2017(新企画)

#### 1-1. コンセプト

理系学生にとって、「研究で学んだことを活かせる職につきたい」「企業での研究開発に携わりたい」「新事業・新製品開発をしたい」など、関心は高いものの、企業における研究開発の実態を知らないままに、就職活動を行っている学生が多いのが現状です。高分子学会は学生と企業の橋渡しをすべく、年次大会ポスター会場において企業・研究所を紹介するコーナーを設けます。研究開発職の内容や求められる人材などをFace to Faceで紹介できる絶好の機会です。

- ・ 企業・研究所の紹介が目的です。説明員は研究・開発者またはR&D企画スタッフ等であることを原則とします。
- ・ 企業の製品の紹介、販売目的では利用できません。機器・製品展示ブースへお申込み下さい。

# 1. 高分子キャリアカフェ2017

## 会社のR&Dって何だろう？ ②

### 1-2. 概要

企業における事業概要や研究所概要、研究開発を紹介するポスター展示や資料配布ができます。飲物を片手に対話できる「イブニングイベント」を設けますので、学生にとっては企業・研究所の方々に直接質問ができ、また、貴社もしくは貴研究所にとっては、魅力をFace to Faceで伝えることができる絶好の機会となります。企業名または研究所名はプログラムおよびウェブサイトに掲載されます。また、機器・製品展示との併設、企業・研究所紹介セミナーへのお申し込みも別途対応させていただきます。

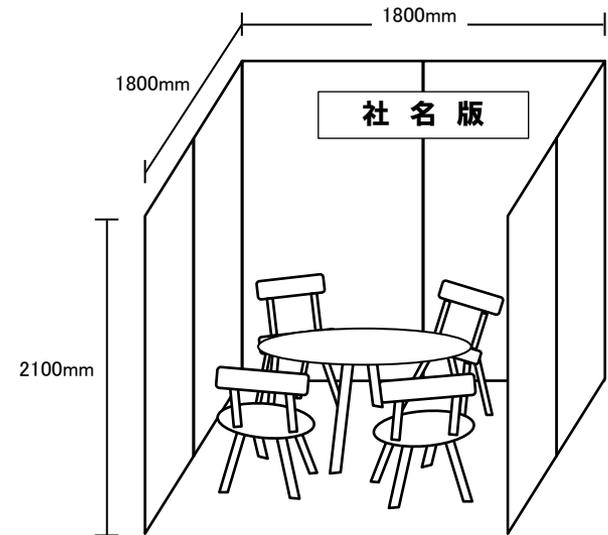
- ・ブースにご出展頂き、貴社もしくは貴研究所の概況や研究開発活動等をご紹介ください。
- ・企業や研究所での研究開発職のキャリアパスを詳しく知るための「イブニングイベント」を、5月29日(月) 17:00-18:00に開催します。飲み物を片手に対話できるざっくばらんな場を提供しますので、出展団体の研究開発の関係者等は必ず出席してください。
- ・ブースに来場した学生には、イブニングイベント参加券（飲み物引換券）を配布してください。参加券の配布において、アンケートへの協力を独自に求めることも可能です。
- ・企業・研究所の紹介セミナーを希望する場合には、ポスター会場のセミナースペースをお使い頂くことが可能です。（別途申し込みが必要）
- ・展示ブースへの集客効果を高めるためには、ノベルティグッズ等の配布が効果的です。ノベルティグッズを配布頂ける場合は告知するように致しますので、ご連絡ください。

# 1. 高分子キャリアカフェ2017

## 会社のR&Dって何だろう？ ③

### (1) 展示ブース

- ① 出展日時 5月29日(月)~31日(水)
- ② 出展仕様 (出展料に含まれるもの)
  - ・ テーブル1台
  - ・ 椅子4脚
  - ・ AC100Vコンセント
  - ・ 社名版
  - ・ 袖パネル 木製パネル・白経師仕上げ
  - ・ 年次大会プログラムに出展目録掲載
- ③ ブースサイズ
  - ・ 横1800mm×奥行1800mm×高さ2100mm



ブース配置イメージ

### (2) イブニングイベント

- ① 開催日時 5月29日(月) 17:00-18:00
- ② 場所 イブニングイベント特設スペース (年次大会ポスター会場内)
  - ・ ブースを訪問した学生に参加券(25枚)を配布。
  - ・ 参加券を持参した学生に飲物 (ビール、ソフトドリンク) を配布。

※ 飲物は出展料に含まれ、高分子学会事務局が手配します。

### (3) 出展料

- ・ 本会維持・賛助会員：60,000円(税別) / 1ブース
- ・ " 以外：90,000円(税別) / 1ブース

※ 公共研究機関は上記金額より30,000円引きでご利用いただけます。

## 2. 機器・製品展示ブース ①

### 2. 機器・製品展示ブース

#### 2-1. コンセプト

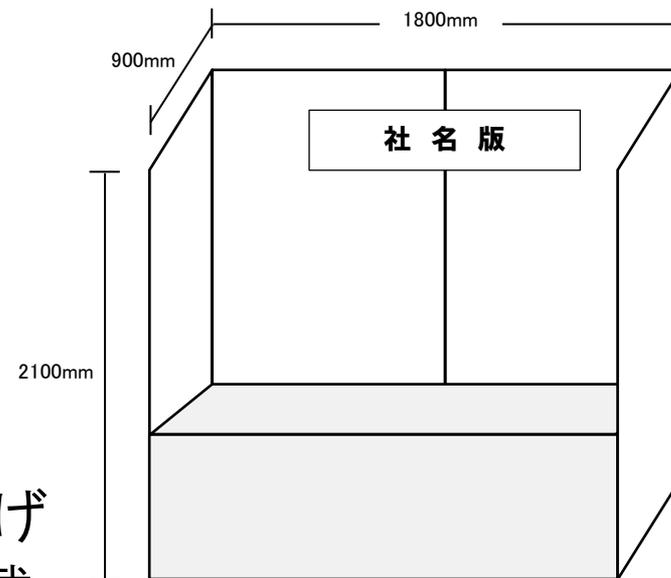
第66回高分子学会年次大会では、これまでどおり産学コミュニケーションセッションにおいて、機器・製品展示の募集を行います。原材料、分析・測定、成形加工技術、関連機器・装置、新機能材料製品、受託加工・製造・評価など、高分子に関わるすべての業種が対象です。また、大学や官公庁の研究室紹介、共同研究等のご提案なども承ります。参加者との交流、マーケティングにご活用いただけます。

- ・ 大学、官公庁の研究者への、企業の製品紹介、マーケティングが目的です。

## 2. 機器・製品展示ブース ②

### 2-2. 概要

- (1) 出展日時 5月29日(月)~31日(水)
- (2) 出展仕様 (出展料に含まれるもの)
  - ・ 展示台1台
  - ・ AC100Vコンセント
  - ・ 社名版
  - ・ 袖パネル 木製パネル・白経師仕上げ
  - ・ 年次大会プログラムに出展目録掲載
  - ・ 椅子1脚
- (3) ブースサイズ
  - ・ 横1800mm×奥行900mm×高さ2100mm
- (4) 出展料
  - ・ 本会維持・賛助会員：120,000円(税別) / 1ブース
  - ・ // 以外：150,000円(税別) / 1ブース



機器・展示ブース配置イメージ

# 3. 高分子キャリアカフェ+機器・製品展示 併設ブース

## 3. 高分子キャリアカフェ+機器・製品展示 併設ブース

### 3-1. コンセプト

1.高分子・キャリアカフェと2.機器・製品展示同時にお申し込みの場合は、出展料が割引となります。隣接したブースで、自社の製品の紹介を行いながら、参加学生に詳しく説明することもできます。

### 3-2. 概要

(1) 出展仕様（出展料に含まれるもの）

- ・各ブース仕様、サイズは上記参照

(2) 出展料（割引）

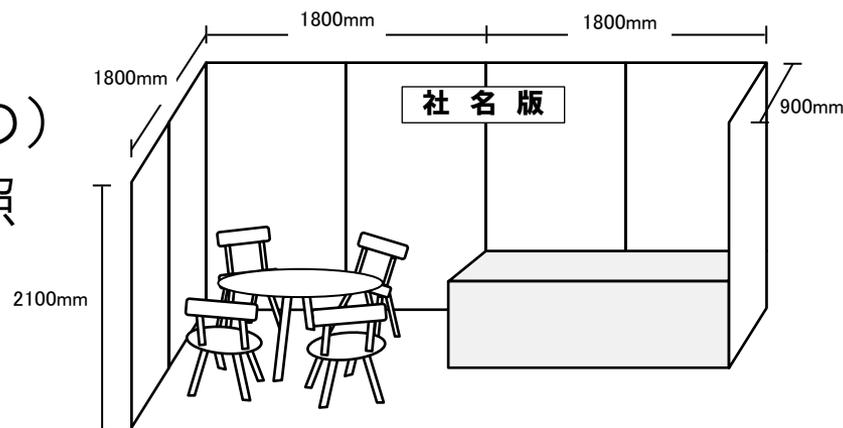
- ・本会維持・賛助会員：

150,000円(税別) / 1ブース<通常: 180,000円>

- ・ // 以外：

210,000円(税別) / 1ブース<通常:240,000円>

※ 公共研究機関は上記金額より30,000円引きでご利用いただけます。



# 4. 図書・書籍展示ブース

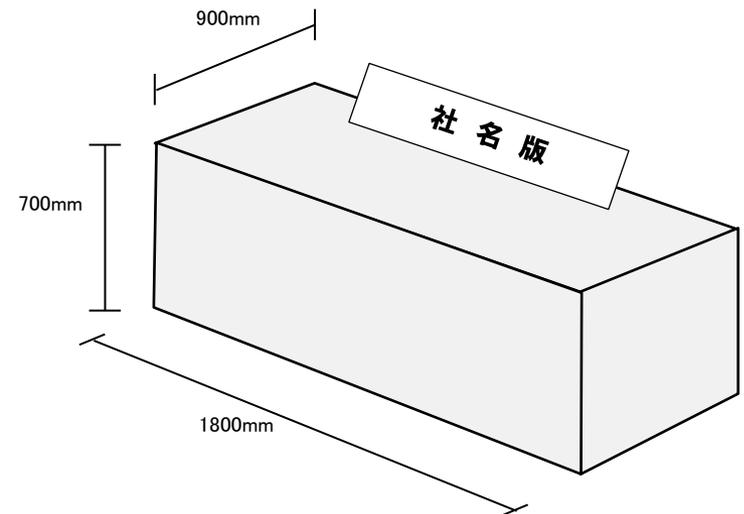
## 4. 図書・書籍展示ブース

### 4-1. コンセプト

高分子に関わる研究者、技術者および学生が一堂に集まる年次大会ポスター会場において、御社の豊富で、多様なバリエーションの図書・書籍を紹介できる貴重な機会です。

### 4-2. 概要

- (1) 出展日時 5月29日(月)~31日(水)
- (2) 出展仕様（出展料に含まれるもの）
  - ・ 展示台1台（布付）
  - ・ 社名版
  - ・ 年次大会プログラムに出展目録掲載
- (3) ブースサイズ
  - ・ 横1800mm × 奥行900mm × 高さ700mm
- (4) 出展料
  - ・ 50,000円(税別)／1ブース



図書・書籍展示ブースイメージ

# 5. 企業・研究所・プロジェクト紹介セミナー ①

## 5. 企業・研究所・プロジェクト紹介セミナー

### 5-1. コンセプト

第66回高分子学会年次大会では、多くの参加者が来場するポスター会場のセミナースペースを関連企業・団体等に貸出します。

### 5-2. 概要

#### (1) 募集セミナーの内容

##### ① 機器・製品紹介

展示だけでは多くの参加者に伝わりにくい、製品の性能、実績、価格など、その魅力を詳細に紹介することができます。

##### ② 企業・研究所・プロジェクト紹介

企業や研究所の活動、開発実績、研究職の業務内容や求められる人材等を、多くの学生参加者に一度に伝えることができます。各種プロジェクトの業績報告等にもご利用いただけます。

## 5. 企業・研究所・プロジェクト紹介セミナー ②

### (2) 募集要項

#### ① セミナースペース（幕張メッセ 国際展示場）

・ 収容：50名（シアター形式）

#### ② 募集セミナー開催日時

a) 2017年5月29日(月) 12:00～14:00（年次大会1日目）

b) 2017年5月29日(月) 15:00～17:00（年次大会1日目）

c) 2017年5月30日(火) 12:00～14:00（年次大会2日目）

d) 2017年5月30日(火) 15:00～17:00（年次大会2日目）

e) 2017年5月31日(水) 12:00～14:00（年次大会3日目）

※ 上記日程につき、1社ずつ募集いたします。（先着順）

12:00～14:00の時間帯はランチョンにすることができます。

# 5. 企業・研究所・プロジェクト紹介セミナー ③

## ③ 要件

a) 本会から提供する内容

参加者への案内 参加申込受付 参加予定者リストの提出

b) 申込者が手配する内容

資料作成・印刷 備品用意 当日運営 (受付・会場内)

ランチョン時昼食準備・支払い (本会から業者を紹介することは可能です)

## ④ 出展料

(円単位・税別)

日時区分	維持・賛助会員	会員以外	備考
a) 5月29日(月) 12:00-14:00	250,000	350,000	ランチョン可
c) 5月30日(火) 12:00-14:00			
b) 5月29日(月) 15:00-17:00	200,000	300,000	ランチョン可
d) 5月30日(火) 15:00-17:00			
e) 5月31日(水) 12:00-14:00			

# 6. Webサイトによる宣伝・メッセージの配信 (オプション)

## 6. Webサイトによる宣伝・メッセージの配信 (オプション)

### 6-1. コンセプト

産学コミュニケーションセッションWebサイトで、一覧を掲載するだけでなく、Webに記事を投稿することにより、企業のアクリビティ、機器・製品の紹介、最新のニュースなど、関連した様々なメッセージを参加者およびサイト閲覧者に届けることができます。

### 6-2. 概要

#### (1) 要件

- ・ Webサイトはレスポンス対応で、スマホ、タブレットで閲覧可
- ・ 投稿数に制限なし
- ・ 投稿は4月1日から半年間公開
- ・ 当オプション利用の際は、1～5いずれかの申込が必須です。

#### (2) オプション料金

- ・ 30,000円(税別)

# 料金表

(円単位・税別)

募集項目	維持・賛助会員	会員外
1. 高分子キャリアカフェ2017 (公共研究機関割引額) ※	60,000 (30,000) ※	90,000 (60,000) ※
2. 機器・製品展示ブース	120,000	150,000
3. 高分子キャリアカフェ+機器・製品展示 併設ブース (公共研究機関割引額) ※	150,000 (120,000) ※	210,000 (180,000) ※
4. 図書・書籍展示ブース	50,000	50,000
5. 企業・研究所・プロジェクト紹介セミナー		
(1) 5/29(月)12:00-14:00、5/30(火)12:00-14:00	250,000	350,000
(2) 5/29(月)15:00-17:00、5/30(火)15:00-17:00 5/31(水)12:00-14:00	200,000	300,000
6. Webサイトによる宣伝・メッセージの配信 (オプション)	30,000	30,000

※ 上記金額には消費税は含みません。

※ 1,2,4.は1ブースあたりの金額です。3.は1ブース限定です。

※ 5.の申込は原則上記日程のうち1社1回限定とさせていただきます。(先着順)

※ 6.オプションの申込は1～5いずれかの申込が必須です。

## ●申込方法

産学コミュニケーションセッションのWebサイトからご登録下さい。

<http://spsj.or.jp/exhibit/n66/>

## ●問合せ

公益社団法人 高分子学会

事業課 産学コミュニケーションセッション 担当

〒104-0042 東京都中央区入船3-10-9 新富町ビル6F

TEL 03-5540-3771 FAX 03-5540-3737

E-mail n66exhibit@main.spsj.or.jp